#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07321246 A

(43) Date of publication of application: 08.12.95

(51) Int. CI

H01L 23/12 H01L 23/02

(21) Application number: 06105290

(22) Date of filing: 19.05.94

(71) Applicant:

SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(72) Inventor:

AZUMA MITSUTOSHI

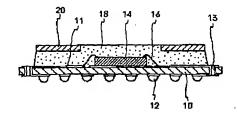
# (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

# (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a BGA-type semiconductor device which can improve the reliability of itself and can thin its package by lessening the transformation of the package caused by sealing the semiconductor chip with sealing resin.

CONSTITUTION: In a semiconductor device, where a semiconductor chip 14 is mounted on the surface side of the circuit board 10 where a wiring pattern 11 is made on the surface and a plurality of solder balls 12 connected electrically with the wiring pattern 11 are made at the rear and the mounting face side of the semiconductor chip 14 is sealed with sealing resin, a plate 20, where a through hole is made in the range equivalent to at least the size of the semiconductor chip 14, is fixed, in opposition to the circuit board 10, to the surface of the sealing resin 18.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-321246

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

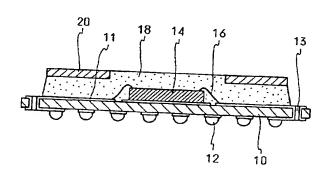
					(,	43) 公田 日	MIC 7 A	(1000)	
(51) Int.Cl.6 H 0 1 L	23/12	<b>設別記号</b>	庁内整理番号	FI		43)公開日		(1995)12 ——— 技術表表	
	23/02	G		H01L	23/ 12		L		
(01) (11)				審査請求	未請求	請求項の数	9 OL	(全 6	頁)
(21)出願番号		特願平6-105290		(71)出願人					
22)出願日		平成6年(1994)5月19日		(72)発明者	新光電気工業株式会社 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 東 光敏 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地				
				(74)代理人	<b>新光電気</b>	工業株式会社	計成		
		•							

#### (54)【発明の名称】 半導体装置

# (57)【要約】

【目的】 封止樹脂によって半導体チップを封止するこ とに起因するパッケージの変形を小さくすることで、製 品の信頼性を向上できると共に、パッケージの薄型化を 図ることができるBGA型の半導体装置を提供する。

【構成】 表面に配線パターン11が形成され、裏面に 配線パターン11と電気的に接続された複数の半田ボー ル12が形成された回路基板10の表面側に半導体チッ プ14が搭載され、半導体チップ14の搭載面側が封止 樹脂で封止されてなる半導体装置において、少なくとも 半導体チップ14に対向する範囲の大きさに透孔を形成 したプレート20が、封止樹脂18の表面に回路基板1 0と対向して固着されている。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に配線パターンが形成され、裏面に 該配線パターンと電気的に接続された複数の半田ボール が形成された回路基板の表面側に半導体チップが搭載さ れ、該半導体チップの搭載面側が封止樹脂で封止されて なる半導体装置において、

少なくとも前記半導体チップに対向する範囲の大きさに 透孔を形成したプレートが、前記封止樹脂の表面に前記 回路基板と対向して固着されていることを特徴とする半 導体装置。

【請求項2】 前記プレートが、前記封止樹脂の表面に インサートモールドされて固着されていることを特徴と する請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記プレートの外形が、前記封止樹脂の 表面端縁と略同一の大きさであることを特徴とする請求 項1または2記載の半導体装置。

【請求項4】 前記プレートの透孔が、前記回路基板に 搭載された半導体チップと該回路基板に設けられた配線 パターンとがワイヤボンディングされた範囲に略相当す る大きさであることを特徴とする請求項1、2または3 記載の半導体装置。

【請求項5】 前記プレートの外周に、前記回路基板の 表面に接近する方向へ鍔部が形成されていることを特徴 とする請求項1、2、3または4記載の半導体装置。

【請求項6】 前記プレートに前記回路基板表面に当接 する支持突起が形成されていることを特徴とする請求項 1、2、3、4または5記載の半導体装置。

【請求項7】 前記プレートに前記封止樹脂と接する小 孔またはディンブルが形成されていることを特徴とする 請求項1、2、3、4、5または6記載の半導体装置。

【請求項8】 前記プレートが金属材からなることを特 徴とする請求項1、2、3、4、5、6または7記載の 半導体装置。

【請求項9】 前記金属材からなるプレートの前記回路 基板と対向または接する部分の表面に電気的絶縁層が形 成されていることを特徴とする請求項8記載の半導体装

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は樹脂封止型の半導体装置 40 に関し、さらに詳細には裏面に半球形の半田ボールが格 子状に並べられた回路基板の表面に半導体チップを搭載 し、該半導体チップ搭載面側を封止樹脂で封止して成る 半導体装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】表面実装型の半導体装置の一つとして、 図13に示すように、配線パターンが形成された回路基 板10の裏面に半球形の半田ボール12を格子状に並 べ、スルーホールによって配線パターンと半田ボール1 2を接続したことを特徴とするボール・グリット・アレ 50 いて、少なくとも前記半導体チップに対向する範囲の大

イ (以下、BGAという) がある。BGAを製造する際 には、裏面に多数の半田ボール12が設けられたエポキ シ樹脂等の回路基板10の表面に半導体チップ14を載 せ、ワイヤボンディングによるワイヤ16によって半導 体チップ14と回路基板10に形成された配線パターン を接続する。このようにして半導体チップ14を、ワイ ヤ16とスルーホールを介して半田ボール12に電気的 に接続する。そして、回路基板10上に搭載された半導 体チップ14を、封止樹脂18で封止する。

【0003】このBGAによれば、パッケージの四つの 10 側面すべてからリードが出ているクワッド・フラット・ パッケージ(以下、QFPという)に比べ、パッケージ の大きさを小さくでき、半導体装置の多ピン化にも対応 できる。また、BGAは、QFPと違い、リードの変形 の恐れがないという利点もある。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の BGAでは、裏面に多数の半田ボール12が設けられる ため、図13に示すように、半導体チップ14が搭載さ れた片面のみが封止樹脂18で封止され、回路基板10 20 の半導体チップ搭載面側に封止樹脂18が偏っている。 このため、封止樹脂18が硬化する際に収縮することに よってパッケージが半導体チップ搭載面側に反ってしま う。また、封止樹脂18と回路基板10との膨張率、弾 性率、回路基板側のレジスト膜と封止樹脂18の密着性 等の不整合によって、パッケージの変形が発生する。そ して、パッケージの薄型化の要求に伴い、最近はパッケ ージの厚さが数mm程度の薄形になり、樹脂封止によっ て反りが発生し易くなっている。さらにBGAでは、Q 30 FPのように後でリードを修正曲げすることが不可能で あるため、一旦変形が発生した場合は再生できない。そ して、BGAに反りが発生すると、半田ボールの全てを 実装基板の実装面に接しさせることができず、BGAを 実装基板上へ確実に実装できないという課題がある。ま た、樹脂封止型の半導体装置は熱放散性が低く、発熱量 の大きな半導体チップは搭載できないという課題もある 【0005】本発明はこれら問題点を解消すべくなされ たものであり、その目的とするところは、封止樹脂によ って半導体チップを封止することに起因するパッケージ の変形を小さくすることで、製品の信頼性を向上できる と共に、パッケージの薄型化を図ることができるBGA 型の半導体装置を提供しようとするものである。

### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため次の構成を備える。すなわち、本発明は、表面 に配線パターンが形成され、裏面に該配線パターンと電 気的に接続された複数の半田ボールが形成された回路基 板の表面側に半導体チップが搭載され、該半導体チップ の搭載面側が封止樹脂で封止されてなる半導体装置にお

きさに透孔を形成したプレートが、前記封止樹脂の表面 に前記回路基板と対向して固着されていることを特徴と する。

【0007】上記の半導体装置において、前記プレート が、前記封止樹脂の表面にインサートモールドされて固 着されていることによって、プレートを好適に固着で き、パッケージの反り等の変形を確実に抑えることがで

【0008】また、前記プレートの外形が、前記封止樹 脂の表面端緑と略同一の大きさであることによって、特 10 に角部の変形を好適に抑制できる。

【0009】また、前記プレートの透孔が、前記回路基 板に搭載された半導体チップと該回路基板に設けられた 配線パターンとがワイヤボンディングされた範囲に略相 当する大きさであることによって、回路基板とプレート の間隔を狭めることができ、半導体装置をより薄型化で きる。

【0010】また、前記プレートの外周に、前記回路基 板の表面に接近する方向へ鍔部が形成されていることに 装置の変形を抑制することができる。

【0011】また、前記プレートに前記回路基板の表面 に当接する支持突起が形成されていることで、回路基板 とプレートとの間隔を規定どおりに保つことができる。 【0012】また、前記プレートに前記封止樹脂と接す る小孔またはディンプルが形成されていることによっ て、プレートと封止樹脂との密着性を向上させることが できる。

【0013】また、前記プレートが金属材からなること によって、半導体装置の放熱性を向上できる。

【0014】さらに、前記金属材からなるプレートの前 記回路基板と対向または接する部分の表面に電気的絶縁 層が形成されていることで、金属材からなるプレートを 回路基板の表面の任意の位置に接触させて搭載でき、設 計上の制約を少なくすることができる。

### [0015]

【作用】本発明によれば、BGA型の半導体装置におい て、少なくとも半導体チップに対向する範囲が透孔に形 成されたプレートを、封止樹脂の表面側に回路基板と対 向させて固着しているため、パッケージの反り等の変形 40 成されている。このようにプレート20が形成されてい を抑えることができると共に、パッケージの薄型化を図 ることができる。また、プレートを放熱部品として利用 でき、半導体装置の放熱性を向上できる。

【実施例】以下、本発明の好適な実施例を添付図面に基 づいて詳細に説明する。図1は本発明に係るBGA型の 半導体装置の一実施例の構成を示す断面図である。ま た、図2は図1の実施例の平面図である。10は回路基 板であり、ガラスエポキシ樹脂等のプリント基板、また はセラミック基板よりなる。裏面には半球形の半田ボー 50 このようにプレートが形成されていれば、ワイヤ16と

ル12が格子状に並べられて固着されている。表面には 配線パターン11が形成されており、その配線パターン 11と半田ボール12がスルーホール13によって電気 的に接続されている。

【0017】この回路基板10の表面に半導体チップ1 4が搭載され、ワイヤボンディングによるワイヤ16に よって半導体チップ14と回路基板10の表面に形成さ れた配線パターン11とが接続されている。このように して半導体チップ14が、ワイヤ16、配線パターン1 1およびスルーホール13を介して半田ボール12に電 気的に接続されている。そして、回路基板10上に搭載 された半導体チップ14が、封止樹脂18によって封止 されている。

【0018】20はプレートであり、半導体チップ14 に対向する部分が透孔20aに形成されている。このプ レート20は、封止樹脂18の表面に回路基板10と対 向させてインサートモールドによって固着されている。 すなわち、封止樹脂18の表面に、露出するように薄い プレート20が配置され、透孔20a内に封止樹脂18 よってプレートの剛性を向上させることができ、半導体 20 が充填された状態となっている。このように封止樹脂1 8が充填されて半導体チップ14が封止されるため、プ レート20を半導体チップ14に干渉しないように回路 基板10へ近接して配設でき、パッケージを薄型化でき る。また、インサートモールドによって、プレート20 が封止樹脂18と固着されるため、両者の密着性がよ く、パッケージの変形を防止できる。

> 【0019】プレート20は、回路基板10の材料と同 一素材の物が、熱膨張率および弾性率が同じため望まし いが、コスト面で有利なアルミニウム板や、ガラスエポ 30 キシ樹脂板でも良い。プレート20の厚みは、薄くなく てはならないが、薄すぎる場合は反り等の変形を抑える 効果が小さくなるため、例えば厚さ数mm程度の半導体 装置では、プレート20の厚さは0.2mm程度が好ま しい。また、プレート20としては、銅板あるいはアル ミニウム板等の剛性があって熱放散性が優れた金属材を 用いれば、パッケージの変形を抑制できると共に放熱性 を向上できるという利点がある。

【0020】また、図2に示すようにプレート20が、 封止樹脂18の表面全面と略同一外形のプレート状に形 れば、特に反り等の変形が発生して寸法誤差が大きくな り易い回路基板10の角部の変形を防止できる。

【0021】図3は本発明の半導体装置にかかる他の実 施例を示す平面図であり、図4は図3の実施例のA-A 断面図である。この実施例においては、プレート22の 透孔22aが、少なくとも回路基板に搭載された半導体 チップ14、および半導体チップ14を回路基板10に 設けられた配線パターンとを電気的に接続するワイヤ1 6がボンディングされた範囲に相当する大きさである。

プレート22との接触を防げ、回路基板10とプレート 22の間隔を狭めることができ、パッケージをより薄型 化できる。

【0022】図5の実施例では、プレート24の外周 に、回路基板10の表面に接近する方向へ鍔部24aが 形成されている。これによりプレート24の剛性を向上 させることができ、パッケージの変形をより好適に抑制 することができる。鍔部24aの先端が回路基板10表 面と接するように鍔部24aを成形してもよいが、封止 樹脂が半導体チップ14を封止する際に流動できるよう 10 ノイズを半導体装置外部に漏らすことを防止できるし、 に少なくとも部分的には所定の間隔を開けておくとよ

【0023】図6は本発明にかかるプレート26の透孔 の内周面 2 6 a 形状の一実施例を示す断面図である。こ の透孔の内周面26aは表端面方向へ拡開するように形 成されている。このため、封止樹脂18が、断面形状と しては斜面に形成された透孔の内周面26aに沿って表 面まで充填され、プレートと封止樹脂とが剥離しないよ う、その密着性を向上させることができる。なお、透孔 を表端面方向へ拡開するには、上記のように内周面を斜 20 面とすることに限らず、階段状に拡径してもよい。

【0024】図7は図1の実施例の半導体装置をモール ド成形する金型を示す断面図である。図中の二点鎖線 は、その金型によってモールド成形された半導体装置の 概略の形状を示す。プレート20は、半導体チップ14 を樹脂封止する際、インサート部品として封止金型(上 金型28、下金型30)によって形成されるキャビティ 32内の底面上にセットされ、半導体チップ14が搭載 された回路基板10と一体に固着されるように、インサ ートモールドされる。すなわち、この封止金型によれ ば、半導体チップ14が下を向いた状態で樹脂封止がな されるため、プレート20がキャビティ32の最下部に セットされなければならない。このようにプレート20 を位置させるには、単にプレート20を下金型30のキ ャビティ凹部内に落としておくだけでよく、特別な支持 手段を要せず、容易にインサートモールドすることが可 能である。なお、34は封止金型のランナー部であり、 36は封止金型のポット部である。

【0025】図8の実施例では、プレート38に回路基 突起38aが設けられている。この支持突起38aによ って、回路基板10とプレート38との間隔を規定どお りに保つことができ、寸法精度を向上できる。そして、 上記の実施例ではプレート38が金属材で形成されてい るため、プレート38の表面の少なくとも一部である回 路基板10と接触する部分は電気的絶縁層39に形成さ れている。このように電気的絶縁層39が形成されるこ とで、プレート38を配線パターンとの電気的短絡を回 避して回路基板10上の配線パターンと接触するように

的絶縁層としては、たとえばプレート38がアルミニウ ム製の場合はアルマイト処理を施して絶縁層としたり、 銅等を用いる場合はポリイミド等の電気的絶縁体をコー ティングして形成することができる。

【0026】なお、支持突起38aの一部分に絶縁層3 9を形成せず、この部分を基板10上の配線パターン中 の接地パターンと接続すれば、プレート38を接地電位 とすることができる。プレート38を接地電位とすると 電磁遮蔽効果を得ることができるので、半導体チップの 半導体装置外部のノイズが半導体チップに悪影響を及ぼ すことを防止できる。

【0027】図9の実施例では、プレート40に複数の 小孔41を設けている。これにより、プレート40と封 止樹脂18とが剥離しないように密着性を向上できる。 すなわち、小孔41内に封止樹脂18が入り込んでモー ルド成形されるようにし、プレート40が封止樹脂18 から剥離しにくくしている。この小孔41は、図6の実 施例の透孔の内周面26aと同様に表端面に向かって拡 開した形状に形成されている。なお、小孔41を段階状 に拡径する逆止孔形状にすることでプレート40を封止 樹脂18から剥離しにくくすることもできる。

【0028】また、プレート40が封止樹脂18から剥 離しないように密着性を向上するには、封止樹脂18が 付着する面に予めディンプルを形成したり、付着する面 を粗面に形成したりすればよい。電気的絶縁層として絶 緑樹脂を使用した場合には、たとえば樹脂に銅箔をラミ ネートした後、銅箔をエッチング除去することによって 粗面にする方法が利用できる。

30 【0029】図10は半導体装置のさらに他の実施例を 示す。この実施例では回路基板10上にのせるプレート 42をその外縁に近い位置でV形に折り曲げて支持突起 44 aを設け、回路基板10とプレート42との間に所 定の間隔ができるようにしている。これによってもパッ ケージを反らせるように働く曲げ力に抗する剛性を、好 適に得ることができる。プレート42が金属材の場合 は、少なくともプレート42の回路基板10と接する部 分に電気的絶縁層を43を設ける。

【0030】また、本発明の半導体装置は、半導体チッ 板10方向に突起して回路基板10表面に当接する支持 40 プ上に液状樹脂を滴下し硬化させて封止するポッティン グによっても形成することができる。この場合、次の様 にして半導体装置は形成される。図11に示すように、 半導体チップの搭載された回路基板上に、液状樹脂(封 止樹脂50)を滴下し、半硬化させる。次に図12に示 すように、半硬化の封止樹脂50の表面にプレート52 を乗せ、樹脂を完全に硬化することによりプレート52 を固着する。ポッティングは少量多品種の生産に適して いるが、封止樹脂の表面に凹凸が発生してしまい、外観 上の不都合がある。しかし、ポッティングによる封止樹 形成でき、設計上の制約を軽減することができる。電気 50 脂表面にプレート52を装着すると、プレート52によ

りポッティングした封止樹脂表面の凹凸を吸収すること ができ、封止樹脂50の形状を均一化することができ

【0031】以上の実施例の半導体装置は回路基板10

の半導体チップ14を搭載した側にプレートを設けたこ とによって、封止樹脂18が回路基板10の半導体チッ プ14搭載面側に偏在することによりパッケージが反る 等変形することを防止することができる。同時にプレー トには透孔が設けられているため、回路基板10とプレ ートとの間隔を狭めることができ、パッケージを薄型化 10 断面図である。 できる。また、プレートを熱放射性のよい金属材で形成 することによって、半導体装置の放熱性も向上できる。 【0032】なお、上記説明ではプレートを設けたこと による効果としてパッケージの変形防止、薄型化および パッケージの放熱性の改善について説明したが、プレー トを設けたことにより、合わせてパッケージの強度を向 上させることができると共に、パッケージの耐湿性を向 上させることもできる。以上、本発明の好適な実施例に ついて種々述べてきたが、本発明はこの実施例に限定さ れるものではなく、発明の精神を逸脱しない範囲内でさ 20 らに多くの改変を施し得るのはもちろんのことである。 [0033]

【発明の効果】本発明にかかる半導体装置によれば、B GA型の半導体装置において、少なくとも半導体チップ に対向する範囲が透孔に形成されたプレートを、封止樹 脂の表面側に回路基板と対向させてインサートモールド によって固着している。このため、封止樹脂によって半 導体チップを封止することに起因するパッケージの変形 を小さくすることで、製品の信頼性向上できると共に、 パッケージの薄型化を図ることができるという著効を奏 30 24 a 鍔部 する。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる半導体装置の一実施例を示す断 面図である。

【図2】図1の実施例の平面図である。

【図3】 本発明にかかる半導体装置の他の実施例を示す

平面図である。

【図4】図3の実施例のA-A断面図である。

【図5】 プレートの外周部に鍔部が形成された実施例を 示す断面図である。

【図6】プレートの透孔の形状にかかる一実施例を示す 断面図である。

【図7】本発明にかかる半導体装置のモールド成形を説 明する断面図である。

【図8】プレートに支持突起が形成された実施例を示す

【図9】プレートに透孔の他に小孔が形成された実施例 を示す断面図である。

【図10】プレートに支持突起が形成された実施例を示 す断面図である。

【図11】本発明にかかる半導体装置がポッティングに よって形成される際の状況を説明する断面図である。

【図12】ポッティングによって形成された本発明にか かる半導体装置を示す断面図である。

【図13】従来の技術を説明する断面図である。

# 【符号の説明】

10 回路基板

11 配線パターン

12 半田ボール

13 スルーホール

14 半導体チップ

16 ワイヤ

18 封止樹脂

20、22、24、26、38、40、42 プレート

20a、22a 透孔

39、43 電気的絶縁層

38a、44a 支持突起

41 小孔

50 封止樹脂

52 プレート

